

要約書

一実施形態によれば、基板を洗浄する洗浄部材と、穴が設けられた水平面を有する板と、前記洗浄部材を前記板に対して鉛直下向きに押し付ける押圧機構と、とを備え、前記穴は、前記板を貫通しており、前記洗浄部材から排出された液体が前記穴を介して下方に排出され、それによって前記洗浄部材から排出された液体が前記洗浄部材に吸収されるのが抑制される基板洗浄装置が提供される。

Fig. 3